

産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会

第10回商標審査基準ワーキンググループ

議事次第

日 時:平成27年2月3日(火) 午後4時開会

場 所:特許庁 9階 庁議室

(議事次第)

1. 商標審査基準の改訂について

(配布資料)

資料1 「商標審査基準」改訂案

参考資料1 「商標審査基準」改訂案(平成26年特許法等の一部改正対応)に対する
主な御意見の概要及び御意見に対する考え方